### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

### (43) 国際公開日 2005年6月2日(02.06.2005)

#### **PCT**

## (10) 国際公開番号 WO 2005/049898 A1

政法人物質・材料研究機構 (NATIONAL INSTITUTE FOR MATERIALS SCIENCE) [JP/JP]; 〒3050047 茨城

(51) 国際特許分類7: C03B 9/08, C09K 11/63, H01S 5/323 C30B 29/38,

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 独立行

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017434

(22) 国際出願日:

2004年11月17日(17.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-388467

2003年11月18日(18.11.2003)

特願2004-035501

ЛР 2004年2月12日(12.02.2004) ЛР

特願2004-260480

2004年9月8日(08.09.2004) JР 県つくば市千現1丁目2番1号 Ibaraki (JP).

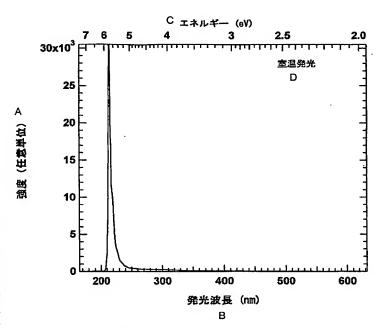
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 渡邊 賢司 (WATANABE, Kenji) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば 市千現1丁目2番1号 独立行政法人物質・材料研 究機構内 Ibaraki (JP). 谷口 尚 (TANIGUCHI, Takashi) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁目2番 1号 独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 小泉 聡 (KOIZUMI, Satoshi) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号独立行政法人物 質·材料研究機構内 Ibaraki (JP). 神田 久生 (KANDA, Hisao) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁

**「続葉有**」

(54) Title: SINGLE CRYSTAL OF HIGHLY PURIFIED HEXAGONAL BORON NITRIDE CAPABLE OF FAR ULTRAVIO-LET HIGH-LUMINANCE LIGHT EMISSION, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, FAR ULTRAVIOLET HIGH-LUMI-NANCE LIGHT EMITTING DEVICE INCLUDING THE SINGLE CRYSTAL, AND UTILIZING THE DEVICE, SOLID LASER AND SOLID LIGHT EMITTING UNIT

(54) 発明の名称: 遠紫外高輝度発光する高純度六方晶窒化ホウ素単結晶とその製造方法ならびに前記単結晶からな る遠紫外高輝度発光素子とこの素子を使用した固体レーザ、および固体発光装置



- INTENSITY (ARB. UNIT)
- LIGHT EMISSION WAVELENGTH (nm)
- ENERGY (eV)
- D LIGHT EMISSION AT ROOM TEMP.

(57) Abstract: A single crystal of highly purified hexagonal boron nitride not influenced by impurities and capable of high-luminance short wave ultraviolet light emission reflecting inherent characteristics; a high-luminance ultraviolet light emitting device including the above single crystal; and utilizing the above device, a simple compact low-cost prolonged-life far ultraviolet solid laser and far ultraviolet solid light emitting unit. A single crystal of highly purified hexagonal boron nitride having a single light emission peak in the far ultraviolet region of up to 235 nm wavelength is produced by in the presence of a solvent of high purity, subjecting a raw material of boron nitride crystal to high-temperature high-pressure single crystal melting followed by crystallization. A light emitting device or light emitting layer comprised of the obtained single crystal is excited with electron beams, and the thus generated far ultraviolet radiation is resonated or without resonation is take out.

目2番1号独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 片桐雅之 (KATAGIRI, Masayuki) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). 山田貴壽 (YAMADA, Takatoshi) [JP/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP). ミロスネスラデク (MILOS, Nesladek) [CZ/JP]; 〒3050047 茨城県つくば市千現1丁目2番1号独立行政法人物質・材料研究機構内 Ibaraki (JP).

- (74) 代理人: 森竹 義昭, 外(MORITAKE, Yoshiaki et al.); 〒1030027 東京都中央区日本橋 3 丁目 2 番 1 1号 北 八重洲ビル 3 階 東京知財事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

- NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

波長235 n m以下の遠紫外領域に単独発光ピークを有する高純度六方晶窒化ホウ素単結晶を得、この結晶からなる発光素子ないし発光層を電子線で励起し、発生する遠紫外光を共鳴させ、あるいは、共鳴させることなく取り出すようにする。